PHASE DIFFERENCE PLATE AND CIRCULAR POLARIZATION PLATE

Publication number: JP2001004837
Publication date: 2001-01-12

Inventor: ARAKAW

ARAKAWA KOHEI; ICHIHASHI MITSUYOSHI;

KAWADA KEN

Applicant:

FUJI PHOTO FILM CO LTD

Classification:

- international:

G02B5/30; G02F1/1335; G02B5/30; G02F1/13; (IPC1-

7): G02B5/30; G02F1/1335

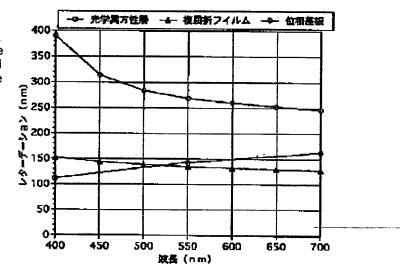
- european:

Application number: JP19990175551 19990622 Priority number(s): JP19990175551 19990622

Report a data error here

Abstract of JP2001004837

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a wide band &lambda /4 plate easy to manufacture by providing a long transparent support and an optical anisotropic layer containing a liquid crystal compound, setting the phase difference of the optical anisotropic layer to &pi, and setting the angle formed by the in-plane delayed phase axis of the optical anisotropic layer and the length direction of the transparent support substantially to a specified angle. SOLUTION: This phase difference plate is formed of a long transparent support and an optical anisotropic layer. The phase difference of the optical anisotropic layer is &pi . Namely, in the measurement of retardation value of the optical anisotropic layer, the retardation value for the wavelength 550 nm is 269 nm as shown in the graph, and the phase difference (&lambda /2) of &pi is substantially shown for the wavelength 550 nm. The angle formed by the length direction of the transparent support and the in-plane delayed phase axis of the optical anisotropic layer is 75 deg.. The optical anisotropic layer contains a discotic liquid crystal molecule, and the discotic liquid crystal molecule is vertically aligned. The direction of the disc surface of the discotic liquid crystal molecule corresponds to the in-plane delayed phase axis of the optical anisotropic layer.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報 (A) (11)特許出願公開番号

特開2001-4837

(P2001-4837A) (43)公開日 平成13年1月12日(2001.1.12)

(51) Int. Cl. 7

識別記号

FΙ

テーマコード(参考)

G 0 2 B. 5/30

G 0 2 F

1/1335

610

G 0 2 B 5/30 2H049

G02F

1/1335 6 1 0

2H091

審査請求 未請求 請求項の数14

平成11年6月22日(1999.6.22)

OL

(全16頁)

(21)出願番号

(22) 出願日

特願平11-175551

(71)出願人 000005201

富士写真フイルム株式会社

神奈川県南足柄市中沼210番地

(72)発明者 荒川 公平

神奈川県小田原市扇町2丁目12番1号 富士

写真フイルム株式会社内

(72)発明者 市橋 光芳

静岡県富士宮市大中里200番地 富士写真

フイルム株式会社内

(74)代理人 100074675

弁理士 柳川 泰男

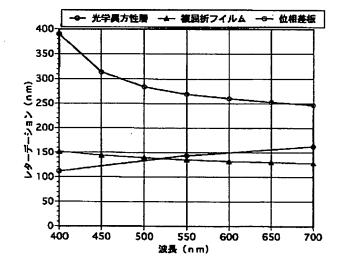
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】位相差板および円偏光板

(57)【要約】

【課題】 簡単に製造できる広帯域 λ / 4 板および円偏 光板を提供する。

【解決手段】 長尺状の透明支持体上に、液晶性分子を 含み位相差が実質的にπである光学異方性層を設け、光 学異方性層の面内の遅相軸と透明支持体の長手方向との 角度を実質的に75°または15°にする。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 長尺状の透明支持体および液晶性化合物 を含む光学異方性層を有し、光学異方性層の位相差が実 質的にπであり、光学異方性層の面内の遅相軸と透明支 持体の長手方向との角度が実質的に75°であることを 特徴とする位相差板。

透明支持体および光学異方性層に加え 【請求項2】 て、さらに複屈折フイルムを有し、複屈折フイルムの位 相差が実質的に π / 2 であり、複屈折フイルムの面内の 遅相軸と透明支持体の長手方向との角度が実質的に15 10 ゜であり、複屈折率フイルムの面内の遅相軸と光学異方 性層の面内の遅相軸との角度が実質的に60°である請 求項1に記載の位相差板。

【請求項3】 偏光膜、長尺状の透明支持体、液晶性化 合物を含む光学異方性層および複屈折フイルムを有し、 偏光膜と複屈折フイルムとの間に光学異方性層を有し、 光学異方性層の位相差が実質的にπであり、複屈折フイ ルムの位相差が実質的に π/2であり、偏光膜の偏光軸 と透明支持体の長手方向とが実質的に直交しており、光 学異方性層の面内の遅相軸と透明支持体の長手方向との 20 角度が実質的に75°であり、複屈折フイルムの面内の 遅相軸と透明支持体の長手方向との角度が実質的に15 。 であり、そして、複屈折率フイルムの面内の遅相軸と 光学異方性層の面内の遅相軸との角度が実質的に60° である円偏光板。

【請求項4】 偏光膜、透明支持体、光学異方性層、そ して複屈折フイルムがこの順序で積層されている請求項 3に記載の円偏光板。

【請求項5】 長尺状の支持体、液晶性化合物を含む第 1 光学異方性層および液晶性化合物を含む第2 光学異方 性層を有し、第1光学異方性層の位相差が実質的にπで あり、第2光学異方性層の位相差が実質的に π/2であ り、第1光学異方性層の面内の遅相軸と透明支持体の長 手方向との角度が実質的に75°であり、第2光学異方 性層の面内の遅相軸と透明支持体の長手方向との角度が 実質的に15°であり、そして、第2光学異方性層の面 内の遅相軸と第1光学異方性層の面内の遅相軸との角度 が実質的に60°であることを特徴とする位相差板。

【請求項6】 偏光膜、長尺状の透明支持体、液晶性化 合物を含む第1光学異方性層および液晶性化合物を含む 第2光学異方性層を有し、偏光膜と第2光学異方性層と の間に第1光学異方性層を有し、第1光学異方性層の位 相差が実質的にπであり、第2光学異方性層の位相差が 実質的に π/2であり、偏光膜の偏光軸と透明支持体の 長手方向とが実質的に直交しており、第1光学異方性層 の面内の遅相軸と透明支持体の長手方向との角度が実質 的に75°であり、第2光学異方性層の面内の遅相軸と 透明支持体の長手方向との角度が実質的に15°であ り、そして、第2光学異方性層の面内の遅相軸と第1光 ある円偏光板。

【請求項7】 偏光膜、透明支持体、第1光学異方性 層、そして第2光学異方性層がこの順序で積層されてい る請求項6に記載の円偏光板。

【請求項8】 長尺状の透明支持体および液晶性化合物 を含む光学異方性層を有し、光学異方性層の位相差が実 質的にπであり、光学異方性層の面内の遅相軸と透明支 持体の長手方向との角度が実質的に15°であることを 特徴とする位相差板。

【請求項9】 透明支持体および光学異方性層に加え て、さらに複屈折フイルムを有し、複屈折フイルムの位 相差が実質的に π / 2 であり、複屈折フイルムの面内の 遅相軸と透明支持体の長手方向との角度が実質的に15 ゜であり、複屈折率フイルムの面内の遅相軸と光学異方 性層の面内の遅相軸との角度が実質的に60°である請 求項8に記載の位相差板。

【請求項10】 偏光膜、長尺状の透明支持体、液晶性 化合物を含む光学異方性層および複屈折フイルムを有 し、偏光膜と複屈折フイルムとの間に光学異方性層を有 し、光学異方性層の位相差が実質的にπであり、複屈折 フイルムの位相差が実質的に π/2であり、偏光膜の偏 光軸と透明支持体の長手方向とが実質的に直交してお り、光学異方性層の面内の遅相軸と透明支持体の長手方 向との角度が実質的に75°であり、複屈折フイルムの 面内の遅相軸と透明支持体の長手方向との角度が実質的 に15°であり、そして、複屈折率フイルムの面内の遅 相軸と光学異方性層の面内の遅相軸との角度が実質的に 60°である円偏光板。

【請求項11】 偏光膜、透明支持体、光学異方性層、 そして複屈折フイルムがこの順序で積層されている請求 項10に記載の円偏光板。

【請求項12】 長尺状の支持体、液晶性化合物を含む 第1光学異方性層および液晶性化合物を含む第2光学異 方性層を有し、第1光学異方性層の位相差が実質的に π であり、第2光学異方性層の位相差が実質的にπ/2で あり、第1光学異方性層の面内の遅相軸と透明支持体の 長手方向との角度が実質的に75°であり、第2光学異 方性層の面内の遅相軸と透明支持体の長手方向との角度 が実質的に15°であり、そして、第2光学異方性層の 面内の遅相軸と第1光学異方性層の面内の遅相軸との角 度が実質的に60°であることを特徴とする位相差板。

偏光膜、長尺状の透明支持体、液晶性 【請求項13】 化合物を含む第1光学異方性層および液晶性化合物を含 む第2光学異方性層を有し、偏光膜と第2光学異方性層 との間に第1光学異方性層を有し、第1光学異方性層の 位相差が実質的にπであり、第2光学異方性層の位相差 が実質的にπ/2であり、偏光膜の偏光軸と透明支持体 の長手方向とが実質的に直交しており、第1光学異方性 層の面内の遅相軸と透明支持体の長手方向との角度が実 学異方性層の面内の遅相軸との角度が実質的に60°で 50 質的に75°であり、第2光学異方性層の面内の遅相軸

と透明支持体の長手方向との角度が実質的に15°であ り、そして、第2光学異方性層の面内の遅相軸と第1光 学異方性層の面内の遅相軸との角度が実質的に60°で ある円偏光板。

【請求項14】 偏光膜、透明支持体、第1光学異方性 層、そして第2光学異方性層がこの順序で積層されてい る請求項13に記載の円偏光板。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、長尺状の透明支持 体と光学異方性層を有する位相差板およびそれを用いた 円偏光板に関する。特に本発明は、反射型液晶表示装 置、光ディスクの書き込み用のピックアップ、あるいは 反射防止膜に利用される 2/4板として有効な位相差板 に関する。

[0002]

【従来の技術】 2/4板は、非常に多くの用途を有して おり、既に実際に使用されている。しかし、λ/4板と 称していても、ある特定波長でλ/4を達成しているも のが大部分である。特開平10-68816号および同 20 10-90521号公報に、光学異方性を有する二枚の ポリマーフイルムを積層することにより得られる位相差 板が開示されている。特開平10-68816号公報記 載の位相差板は、複屈折光の位相差が1/4波長である 1/4波長板と、複屈折光の位相差が1/2波長である 1/2波長板とを、それらの光軸が交差した状態で貼り 合わせている。特開平10-10-90521号公報記 載の位相差板は、レターデーション値が160~320 nmである位相差板を少なくとも2枚、その遅相軸が互 いに平行でも直交でもない角度になるように積層してい 30 持体の長手方向とが実質的に直交しており、光学異方性 る。いずれの公報に記載の位相差板も、具体的には、二 枚のポリマーフイルムの積層体からなる。いずれの公報 も、これにより広い波長領域でλ/4を達成できると説 明している。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】特開平10-6881 6号および同10-90521号公報記載の位相差板の 製造では、二枚のポリマーフイルムの光学的向き(光軸 や遅相軸)を調節するためには、煩雑な製造工程を必要 とする。ポリマーフイルムの光学的向きは、一般にシー ト状あるいはロール状フイルムの縦方向または横方向に 相当する。シートあるいはロールの斜め方向に光軸や遅 相軸を有するポリマーフイルムは、興行的な生産が難し い。そして、特開平10-68816号および同10-90521号公報記載の発明では、二つのポリマーフイ ルムの光学的向きを平行でも直交でもない角度に設定す る。従って、特開平10-68816号および同10-90521号公報記載の位相差板を製造するためには、 二種類のポリマーフイルムを所定の角度にカットして、 得られるチップを貼り合わせる必要がある。チップの貼 50 板。

り合わせで位相差板を製造しようとすると、処理が煩雑 であり、軸ズレによる品質低下が起きやすく、歩留まり が低下し、コストが増大し、汚染による劣化も起きやす い。また、ポリマーフイルムでは、レターデーション値 を厳密に調節することも難しい。本発明の目的は、簡単 に製造できる広帯域λ/4板を提供することである。

[0004]

【課題を解決するための手段】本発明の目的は、下記 (1), (2), (5), (8), (9), (12) σ 位相差板および下記(3)、(4)、(6)、(7)、 (10)、(11)、(13)、(14)の円偏光板に より達成された。

- (1) 長尺状の透明支持体および液晶性化合物を含む光 学異方性層を有し、光学異方性層の位相差が実質的に π であり、光学異方性層の面内の遅相軸と透明支持体の長 手方向との角度が実質的に75°であることを特徴とす る位相差板。
- (2) 透明支持体および光学異方性層に加えて、さらに 複屈折フイルムを有し、複屈折フイルムの位相差が実質 的にπ/2であり、複屈折フイルムの面内の遅相軸と透 明支持体の長手方向との角度が実質的に15°であり、 複屈折率フイルムの面内の遅相軸と光学異方性層の面内 の遅相軸との角度が実質的に60°である(1)に記載 の位相差板。
- (3) 偏光膜、長尺状の透明支持体、液晶性化合物を含 む光学異方性層および複屈折フイルムを有し、偏光膜と 複屈折フイルムとの間に光学異方性層を有し、光学異方 性層の位相差が実質的にπであり、複屈折フイルムの位 相差が実質的に π/2 であり、偏光膜の偏光軸と透明支 層の面内の遅相軸と透明支持体の長手方向との角度が実 質的に75°であり、複屈折フイルムの面内の遅相軸と 透明支持体の長手方向との角度が実質的に15°であ り、そして、複屈折率フイルムの面内の遅相軸と光学異 方性層の面内の遅相軸との角度が実質的に60°である 円偏光板。
- (4) 偏光膜、透明支持体、光学異方性層、そして複屈 折フイルムがこの順序で積層されている(3)に記載の 円偏光板。
- 【0005】(5)長尺状の支持体、液晶性化合物を含 む第1光学異方性層および液晶性化合物を含む第2光学 異方性層を有し、第1光学異方性層の位相差が実質的に πであり、第2光学異方性層の位相差が実質的に π/2 であり、第1光学異方性層の面内の遅相軸と透明支持体 の長手方向との角度が実質的に75°であり、第2光学 異方性層の面内の遅相軸と透明支持体の長手方向との角 度が実質的に15°であり、そして、第2光学異方性層 の面内の遅相軸と第1光学異方性層の面内の遅相軸との 角度が実質的に60°であることを特徴とする位相差

20

(6) 偏光膜、長尺状の透明支持体、液晶性化合物を含む第1光学異方性層および液晶性化合物を含む第2光学異方性層を有し、偏光膜と第2光学異方性層との間に第1光学異方性層を有し、第1光学異方性層の位相差が実質的にπであり、第2光学異方性層の位相差が実質的に π/2であり、偏光膜の偏光軸と透明支持体の長手方向とが実質的に直交しており、第1光学異方性層の面内の遅相軸と透明支持体の長手方向との角度が実質的に75°であり、第2光学異方性層の面内の遅相軸と透明支持体の長手方向との角度が実質的に15°であり、そして、第2光学異方性層の面内の遅相軸と第1光学異方性層の面内の遅相軸との角度が実質的に60°である円偏光板。

(7) 偏光膜、透明支持体、第1光学異方性層、そして 第2光学異方性層がこの順序で積層されている(6)に 記載の円偏光板。

【0006】(8) 長尺状の透明支持体および液晶性化合物を含む光学異方性層を有し、光学異方性層の位相差が実質的にπであり、光学異方性層の面内の遅相軸と透明支持体の長手方向との角度が実質的に15°であることを特徴とする位相差板。

(9) 透明支持体および光学異方性層に加えて、さらに 複屈折フイルムを有し、複屈折フイルムの位相差が実質 的にπ/2であり、複屈折フイルムの面内の遅相軸と透 明支持体の長手方向との角度が実質的に15°であり、 複屈折率フイルムの面内の遅相軸と光学異方性層の面内 の遅相軸との角度が実質的に60°である(8)に記載 の位相差板。

(10) 偏光膜、長尺状の透明支持体、液晶性化合物を含む光学異方性層および複屈折フイルムを有し、偏光膜と複屈折フイルムとの間に光学異方性層を有し、光学異方性層の位相差が実質的にπであり、複屈折フイルムの位相差が実質的にπ/2であり、偏光膜の偏光軸と透明支持体の長手方向とが実質的に直交しており、光学異方性層の面内の遅相軸と透明支持体の長手方向との角度が実質的に75°であり、複屈折フイルムの面内の遅相軸と透明支持体の長手方向との角度が実質的に15°であり、そして、複屈折率フイルムの面内の遅相軸と光学異方性層の面内の遅相軸との角度が実質的に60°である円偏光板。

(11) 偏光膜、透明支持体、光学異方性層、そして複 屈折フイルムがこの順序で積層されている(10)に記 載の円偏光板。

【0007】(12) 長尺状の支持体、液晶性化合物を含む第1光学異方性層および液晶性化合物を含む第2光学異方性層を有し、第1光学異方性層の位相差が実質的にπであり、第2光学異方性層の位相差が実質的にπ/2であり、第1光学異方性層の面内の遅相軸と透明支持体の長手方向との角度が実質的に75°であり、第2光学異方性層の面内の遅相軸と透明支持体の長手方向との 50

角度が実質的に15°であり、そして、第2光学異方性層の面内の遅相軸と第1光学異方性層の面内の遅相軸との角度が実質的に60°であることを特徴とする位相差板。

(13) 偏光膜、長尺状の透明支持体、液晶性化合物を含む第1光学異方性層および液晶性化合物を含む第2光学異方性層を有し、偏光膜と第2光学異方性層との間に第1光学異方性層を有し、第1光学異方性層の位相差が実質的にπであり、第2光学異方性層の位相差が実質的に直交しており、第1光学異方性層の面内の遅相軸と透明支持体の長手方向との角度が実質的に75°であり、第2光学異方性層の面内の遅相軸と透明支持体の長手方向との角度が実質的に15°であり、そして、第2光学異方性層の面内の遅相軸と第1光学異方性層の面内の遅相軸と第1光学異方性層の面内の遅相軸との角度が実質的に60°である円偏光板。

(14) 偏光膜、透明支持体、第1光学異方性層、そし て第2光学異方性層がこの順序で積層されている(1 3) に記載の円偏光板。本明細書において、「実質的に π 」、「実質的に π /2」、「実質的に 15° 」、「実 質的に75゜」、「実質的に60゜」、「実質的に平 行」あるいは「実質的に直交」とは、厳密な角度±5° 未満の範囲内であることを意味する。厳密な角度との誤 差は、4°未満であることが好ましく、3°未満である ことがより好ましく、2°未満であることがさらに好ま しく、1°未満であることが最も好ましい。また、「遅 相軸」は、屈折率が最大となる方向を意味する。なお、 光学異方性層または複屈折率フイルムの位相差が実質的 特定の波長(例えば、550nm)において達成されて いれば良く、広い波長領域においてπまたはπ/2の位 相差を達成する必要はない。

[0008]

【発明の効果】本発明者の研究の結果、長尺状の透明支 持体上に配向膜を塗布し、透明支持体の長手方向に対し て75°または15°の方向にラビング処理してから、 液晶性分子を含む光学異方性層を形成することにより、 偏光膜とロールツーロールで貼り合わせできる位相差板 が得られることが判明した。この位相差板は、偏光膜と の貼り付けをロール状態で連続にできるため、円偏光板 を簡単に製造できる。また、位相差板あるいは円偏光板 の製造における軸ズレや異物混入も回避できるため、品 質の高い製品が得られる。本発明では、位相差πの偏光 子と位相差 π / 2 の偏光子の少なくとも一方が液晶性分 子を含む光学異方性層である。液晶性分子からなる光学 異方性層は、ポリマーからなる複屈折率フイルムよりも 光学的性質の調節が容易である。液晶性分子を含む光学 異方性層の光学的向きは、液晶性分子のラビング方向に よって容易に調節できる。よって、従来の技術のように

フイルムをカットしてチップにする必要がない。また、 液晶性分子の種類と量を調整することで、必要とされる レターデーション値を厳密に調節することもできる。さ らに、位相差πの偏光子と位相差π/2の偏光子の双方 を、液晶性分子を含む光学異方性層にする場合は、透明 支持体の長手方向に対して、それぞれの層のラビング処 理を75°または15°の方向で実施することにより、 二つの光学異方性層面内の遅相軸の角度が実質的に60 。 である位相差板が製造できる。 さらに、得られる位相 差板は、偏光膜とロールツーロールで貼り合わせでき、 チップのバッチ貼り処理を皆無にすることもできる。ま た、透明支持体を、偏光膜の一方の保護フイルムとして 機能させることもできる。この場合は、円偏光板の作製 工程を一つ削減でき、さらに、円偏光板を薄く軽量にす ることもできる。以上のように本発明によれば、簡単に 製造できる広帯域 λ / 4 板が得られる。

[0009]

【発明の実施の形態】 [位相差板の光学的性質] 前述したように、偏光子 (光学異方性層または複屈折率フイルム) は、特定の波長において、実質的に π または $\pi/2$ の位相差を達成していれば良い。ただし、可視領域のほぼ中間の波長である 550 n mにおいて、位相差 π または $\pi/2$ を達成していることが好ましい。特定波長

(λ) において位相差 π を達成するためには、特定波長 (λ) において測定した偏光子のレターデーション値を λ /2 に調整すればよい。特定波長 (λ) において位相 差 π /2 を達成するためには、特定波長 (λ) において 測定した偏光子のレターデーション値を λ /4 に調整すればよい。

【0010】特定波長(λ)を550nmとすると、位 30 相差 π の偏光子として用いる光学異方性層または複屈折率フイルムを波長550nmで測定したレターデーション値は、240乃至290nmであることが好ましく、250乃至280nmであることがより好ましい。特定波長(λ)を550nmとすると、位相差 π /2の偏光子として用いる光学異方性層または複屈折率フイルムを波長550nmで測定したレターデーション値は、110乃至145nmであることが好ましく、120乃至140nmであることがより好ましい。

【0011】レターデーション値は、光学異方性層または複屈折率フイルムの法線方向から入射した光に対する面内のレターデーション値を意味する。具体的には、下記式により定義される値である。

 の達成について、ポアンカレ球による説明が記載されて いる。

【0012】 [位相差板および円偏光板の構成] 図1 は、本発明の位相差板の基本的な構成を示す模式図である。図1に示すように、基本的な位相差板は、長尺状の透明支持体(S) および光学異方性層(A) からなる。光学異方性層(A) の位相差はπである。透明支持体(S) の長手方向(s) と光学異方性層(A) の面内の遅相軸(a) との角度(α) は75°である。図1に示10 す光学異方性層(A) は、ディスコティック液晶性分子(d) を含む。ディスコティック液晶性分子(d) なきむ。ディスコティック液晶性分子(d) に配向している。ディスコティック液晶性分子(d) の円盤面の方向が、光学異方性層(A) の面内の遅相軸(a) に相当する。

【0013】図2は、本発明の位相差板の代表的な構成を示す模式図である。図2に示す位相差板は、図1に示した透明支持体(S) および光学異方性層(A) に加えて、さらに複屈折率フイルム(F) を有する。図1と同様に、光学異方性層(A) の位相差はπである。複屈折フイルム(F) の位相差は、π/2である。図1と同様に、透明支持体(S) の長手方向(s) と光学異方性層(A) の面内の遅相軸(a) との角度(α) は75°である。また、複屈折フイルム(F) の面内の遅相軸

- (f)と透明支持体(S)の長手方向(s)との角度
- (β) は15° である。そして、複屈折率フイルム
- (F)の面内の遅相軸(f)と光学異方性層(A)の面内の遅相軸(a)との角度(γ)は 60° である。図2に示す光学異方性層(A)も、ディスコティック液晶性分子(d)を含む。ディスコティック液晶性分子(d)は垂直に配向している。ディスコティック液晶性分子
- (d)の円盤面の方向が、光学異方性層(A)の面内の 遅相軸(a)に相当する。

【0014】図3は、本発明の円偏光板の代表的な構成を示す模式図である。図3に示す円偏光板は、図2に示した透明支持体(S)、光学異方性層(A)および複屈折率フイルム(F)に加えて、さらに偏光膜(P)を有する。図2と同様に、透明支持体(S)の長手方向

- (s) と光学異方性層 (A) の面内の遅相軸 (a) との角度 (α) は 75° であり、複屈折フイルム (F) の面内の遅相軸 (f) と透明支持体 (S) の長手方向 (s) との角度 (β) は 15° であり、そして、複屈折率フイルム (F) の面内の遅相軸 (f) と光学異方性層 (A) の面内の遅相軸 (a) との角度 (γ) は 60° である。さらに、偏光膜 (P) の偏光軸 (p) と透明支持体
- (S) の長手方向(s) とは直交している。図3に示す 光学異方性層(A) も、ディスコティック液晶性分子
- (d) を含む。ディスコティック液晶性分子(d) は垂直に配向している。ディスコティック液晶性分子(d)の円盤面の方向が、光学異方性層(A)の面内の遅相軸(a)に相当する。

【0015】図4は、本発明の位相差板の別の代表的な 構成を示す模式図である。図4に示す位相差板は、図1 に示した透明支持体(S) および第1光学異方性層 (A) に加えて、さらに第2光学異方性層(B) を有す る。図1と同様に、第1光学異方性層(A)の位相差は πである。第2光学異方性層(B)の位相差は、π/2 である。図1と同様に、透明支持体 (S) の長手方向 (s) と第1光学異方性層(A)の面内の遅相軸(a) との角度 (α) は 75° である。また、第 2 光学異方性 層(B)の面内の遅相軸(b)と透明支持体(S)の長 手方向(s)との角度(β)は15°である。そして、 第2光学異方性層(B)の面内の遅相軸(b)と光学異 方性層(A)の面内の遅相軸(a)との角度(y)は6 0°である。図4に示す第1光学異方性層(A)および 第2光学異方性層(B)は、それぞれディスコティック 液晶性分子(d1およびd2)を含む。ディスコティッ ク液晶性分子(d1およびd2)は、それぞれ垂直に配 向している。ディスコティック液晶性分子(d 1 および d2)の円盤面の方向が、光学異方性層(AおよびB) の面内の遅相軸(aおよびb)に相当する。

【0016】図5は、本発明の円偏光板の別の代表的な 構成を示す模式図である。図5に示す円偏光板は、図4 に示した透明支持体(S)、第1光学異方性層(A)お よび第2光学異方性層 (B) に加えて、さらに偏光膜 (P)を有する。図4と同様に、透明支持体(S)の長 手方向(s)と第1光学異方性層(A)の面内の遅相軸 (a) との角度 (α) は75°であり、第2光学異方性 層(B) の面内の遅相軸(f) と透明支持体(S) の長 手方向(s)との角度(β)は15°であり、そして、 第2光学異方性層 (B) の面内の遅相軸 (b) と第1光 学異方性層(A)の面内の遅相軸(a)との角度(γ) は60°である。さらに、偏光膜(P)の偏光軸(p) と透明支持体(S)の長手方向(s)とは直交してい る。図5に示す第1光学異方性層(A)および第2光学 異方性層(B)も、それぞれディスコティック液晶性分 子(d1およびd2)を含む。ディスコティック液晶性 分子(d1およびd2)は、それぞれ垂直に配向してい る。ディスコティック液晶性分子(d1およびd2)の 円盤面の方向が、光学異方性層(AおよびB)の面内の 遅相軸(aおよびb)に相当する。又光学異方性層

(A)、(B)の液晶性分子が棒状液晶のホモジニアス 配向であってもよい。ただし、いずれか一方にディスコ ティック液晶が使用されることが好ましい。

【0017】図6は、本発明の位相差板の別の基本的な構成を示す模式図である。図6に示すように、基本的な位相差板は、長尺状の透明支持体(S)および光学異方性層(A)からなる。光学異方性層(A)の位相差はπである。透明支持体(S)の長手方向(s)と光学異方性層(A)の面内の遅相軸(a)との角度(α)は15°である。図6に示す光学異方性層(A)は、ディスコ

ティック液晶性分子(d)を含む。ディスコティック液晶性分子(d)は垂直に配向している。ディスコティック液晶性分子(d)の円盤面の方向が、光学異方性層(A)の面内の遅相軸(a)に相当する。

10

【0018】図7は、本発明の位相差板のさらに別の代 表的な構成を示す模式図である。図7に示す位相差板 は、図6に示した透明支持体(S)および光学異方性層 (A) に加えて、さらに複屈折率フイルム (F) を有す る。図6と同様に、光学異方性層(A)の位相差はπで ある。複屈折フイルム (F) の位相差は、 $\pi/2$ であ る。図6と同様に、透明支持体(S)の長手方向(s) と光学異方性層(A)の面内の遅相軸(a)との角度 (α) は15° である。また、複屈折フイルム (F) の 面内の遅相軸(f)と透明支持体(S)の長手方向 (s) との角度(β)は75°である。そして、複屈折 率フイルム (F) の面内の遅相軸 (f) と光学異方性層 (A) の面内の遅相軸 (a) との角度 (γ) は60° で ある。図7に示す光学異方性層(A)も、ディスコティ ック液晶性分子(d)を含む。ディスコティック液晶性 分子(d)は垂直に配向している。ディスコティック液 晶性分子(d)の円盤面の方向が、光学異方性層(A) の面内の遅相軸(a)に相当する。

【0019】図8は、本発明の円偏光板のさらに別の代 表的な構成を示す模式図である。図8に示す円偏光板 は、図7に示した透明支持体(S)、光学異方性層 (A) および複屈折率フイルム (F) に加えて、さらに 偏光膜(P)を有する。図7と同様に、透明支持体 (S) の長手方向 (s) と光学異方性層 (A) の面内の 遅相軸 (a) との角度 (α) は15°であり、複屈折フ イルム(F)の面内の遅相軸(f)と透明支持体(S) の長手方向 (s) との角度 (β) は 75 。 であり、そし て、複屈折率フイルム(F)の面内の遅相軸(f)と光 学異方性層(A)の面内の遅相軸(a)との角度(γ) は60°である。さらに、偏光膜(P)の偏光軸(p) と透明支持体(S)の長手方向(s)とは直交してい る。図8に示す光学異方性層(A)も、ディスコティッ ク液晶性分子(d)を含む。ディスコティック液晶性分 子(d)は垂直に配向している。ディスコティック液晶 性分子(d)の円盤面の方向が、光学異方性層(A)の 面内の遅相軸(a)に相当する。 40

【0020】図9は、本発明の位相差板のさらにまた別の代表的な構成を示す模式図である。図9に示す位相差板は、図6に示した透明支持体(S)および第1光学異方性層(A)に加えて、さらに第2光学異方性層(B)を有する。図6と同様に、第1光学異方性層(A)の位相差はπである。第2光学異方性層(B)の位相差は、π/2である。図6と同様に、透明支持体(S)の長手方向(s)と第1光学異方性層(A)の面内の遅相軸(a)との角度(α)は15°である。また、第2光学異方性層(B)の面内の遅相軸(b)と透明支持体

(S) の長手方向(s) との角度(β) は 75° である。そして、第2光学異方性層(B) の面内の遅相軸(b) と光学異方性層(A) の面内の遅相軸(a) との角度(γ) は 60° である。図9に示す第1光学異方性層(A) および第2光学異方性層(B) は、それぞれディスコティック液晶性分子(d1およびd2) を含む。ディスコティック液晶性分子(d1およびd2) は、それぞれ垂直に配向している。ディスコティック液晶性分子(d1およびd2) の円盤面の方向が、光学異方性層(AおよびB) の面内の遅相軸(aおよびb) に相当する。

【0021】図10は、本発明の円偏光板のさらにまた 別の代表的な構成を示す模式図である。図10に示す円 偏光板は、図9に示した透明支持体(S)、第1光学異 方性層(A) および第2光学異方性層(B) に加えて、 さらに偏光膜(P)を有する。図9と同様に、透明支持 体(S)の長手方向(s)と第1光学異方性層(A)の 面内の遅相軸 (a) との角度 (α) は15° であり、第 2光学異方性層(B)の面内の遅相軸(f)と透明支持 体(S) の長手方向(s) との角度(β) は75°であ 20 り、そして、第2光学異方性層(B)の面内の遅相軸 (b)と第1光学異方性層(A)の面内の遅相軸(a) との角度(γ)は60°である。さらに、偏光膜(P) の偏光軸(p)と透明支持体(S)の長手方向(s)と は直交している。図10に示す第1光学異方性層(A) および第2光学異方性層(B)も、それぞれディスコテ イック液晶性分子(d1およびd2)を含む。ディスコ ティック液晶性分子(d1およびd2)は、それぞれ垂 直に配向している。ディスコティック液晶性分子(d1 およびd2)の円盤面の方向が、光学異方性層(Aおよ びB)の面内の遅相軸(aおよびb)に相当する。又、 光学異方性層(A)(B)の液晶性分子が棒状液晶のホ モジニアス配向であってもよい。ただし、(A) (B) のいずれか一方にディスコティック液晶が使われること が好ましい。

【0022】 [複屈折率フイルム] 複屈折率フイルムは、ポリマーフイルムからなることが好ましい。ポリマーフイルムは、フイルムに光学異方性を付与できるポリマーから形成する。そのようなポリマーの例には、ポリオレフィン(例、ポリエチレン、ポリプロピレン、ノル 40ボルネン系ポリマー)、ポリ塩化ビニル、ポリスチレン、ポリアクリロニトリル、ポリスルホン、ポリアリレート、ポリビニルアルコール、ポリメタクリル酸エステル、ポリアクリル酸エステルおよびセルロースエステルが含まれる。また、これらのポリマーの共重合体あるいはポリマー混合物を用いてもよい。フイルムの光学異方性は、延伸により得ることが好ましい。延伸は一軸延伸であることが好ましい。一軸延伸は、2つ以上のロールの周速差を利用した縦一軸延伸またはポリマーフイルムの両サイドを掴んで幅方向に延伸するテンター延伸が好 50

ましい。なお、二枚以上のポリマーフイルムを用いて、二枚以上のフイルム全体の光学的性質が前記の条件を満足してもよい。ポリマーフイルムは、複屈折のムラを少なくするためにソルベントキャスト法により製造することが好ましい。ポリマーフイルムの厚さは、20乃至500nmであることがおらに好ましく、50乃至200nmであることがよりに好ましく、50乃至100nmであることが最も好ましい。

12

【0023】 [液晶性分子を含む光学異方性層] 液晶性 分子としては、棒状液晶性分子またはディスコティック 液晶性分子が好ましく、厚み方向の屈折率が高いディス コティック液晶性分子が特に好ましい。液晶性分子は、 実質的に均一に配向していることが好ましく、実質的に 均一に配向している状態で固定されていることがさらに 好ましく、重合反応により液晶性分子が固定されている ことが最も好ましい。液晶性分子の配向は、光学異方性 層の面内の遅相軸と透明支持体の長手方向との角度が実 質的に75°または15°となるように調整する。液晶 性分子は、ホモジニアス配向にすることが好ましい。ま た本発明における実質とは、±10°好ましくは±5° を意味するたとえば実質的に75°とは75±10を意 味する。棒状液晶性分子としては、アゾメチン類、アゾ キシ類、シアノビフェニル類、シアノフェニルエステル 類、安息香酸エステル類、シクロヘキサンカルボン酸フ エニルエステル類、シアノフェニルシクロヘキサン類、 シアノ置換フェニルピリミジン類、アルコキシ置換フェ ニルピリミジン類、フェニルジオキサン類、トラン類お よびアルケニルシクロヘキシルベンゾニトリル類が好ま しく用いられる。以上のような低分子液晶性分子だけで はなく、高分子液晶性分子も用いることができる。

【0024】特に好ましいディスコティック液晶性分子 について、さらに説明する。ディスコティック液晶性分 子は、ポリマーフイルム面に対して実質的に垂直(50 乃至90度の範囲の平均傾斜角)に配向させることが好 ましい。ディスコティック液晶性分子は、様々な文献 (C. Destrade et al., Mol. Crysr. Liq. Cryst., vo 1. 71, page 111 (1981) ; 日本化学会編、季刊化学総 説、No.22、液晶の化学、第5章、第10章第2節 (1994); B. Kohne et al., Angew. Chem. Soc. Chem. C omm., page 1794 (1985); J. Zhang et al., J. Am. Che m. Soc., vol. 116, page 2655 (1994)) に記載されて いる。ディスコティック液晶性分子の重合については、 特開平8-27284公報に記載がある。ディスコティ ック液晶性分子を重合により固定するためには、ディス コティック液晶性分子の円盤状コアに、置換基として重 合性基を結合させる必要がある。ただし、円盤状コアに 重合性基を直結させると、重合反応において配向状態を 保つことが困難になる。そこで、円盤状コアと重合性基 との間に、連結基を導入する。従って、重合性基を有す るディスコティック液晶性分子は、下記式(1)で表わ

される化合物であることが好ましい。

[0025] (1)

 $D(-L-P)_n$

式中、Dは円盤状コアであり; Lは二価の連結基であ り; Pは重合性基であり; そして、nは4乃至12の整 数である。式(I)の円盤状コア(D)の例を以下に示* (D1)

*す。以下の各例において、LP(またはPL)は、二価 の連結基(L)と重合性基(P)との組み合わせを意味 する。

14

[0026]

【化1】

(D2)

[0027]

(D3)

※【化2】 *

[0028]

(D5)

★【化3】 (D6)

[0029]

☆【化4.】

(D8)

[0030]

【化5】

15

【0031】 【化6】 **(D11)**

16

[0032]

[0034] 【化9】

【0035】式(I)において、二価の連結基(L) は、アルキレン基、アルケニレン基、アリーレン基、-CO一、-NH-、-O-、-S-およびそれらの組み 合わせからなる群より選ばれる二価の連結基であること が好ましい。二価の連結基(L)は、アルキレン基、ア ルケニレン基、アリーレン基、-CO-、-NH-、-OーおよびーSーからなる群より選ばれる二価の基を少 なくとも二つ組み合わせた基であることがさらに好まし い。二価の連結基(L)は、アルキレン基、アルケニレ ン基、アリーレン基、-CO-および-O-からなる群 10 より選ばれる二価の基を少なくとも二つ組み合わせた基 であることが最も好ましい。アルキレン基の炭素原子数 は、1乃至12であることが好ましい。アルケニレン基 の炭素原子数は、2乃至12であることが好ましい。ア リーレン基の炭素原子数は、6乃至10であることが好 ましい。アルキレン基、アルケニレン基およびアリーレ ン基は、置換基(例、アルキル基、ハロゲン原子、シア ノ、アルコキシ基、アシルオキシ基)を有していてもよ

【0036】二価の連結基(L)の例を以下に示す。左 20 L23:-S-AL-O-CO-側が円盤状コア(D)に結合し、右側が重合性基(P) に結合する。ALはアルキレン基またはアルケニレン基 を意味し、ARはアリーレン基を意味する。

```
L1:-AL-CO-O-AL-
L2:-AL-CO-O-AL-O-
L3:-AL-CO-O-AL-O-AL-
L4:-AL-CO-O-AL-O-CO-
L5:-CO-AR-O-AL-
```

[0040] ※【化11】 × (P4) (P5) (P6) -NH2 -SO₃H

[0041] ★【化12】 (P7) (P8) (P9) Ç=CH₂ --CH=CH-CH3 -N=C=S ĊH₃

[0042] ☆ ☆【化13】 (P10) (P11) (P12) -sH --CHO ---OH

[0043] ◆【化14】 (P13) (P14) (P15) --CO₂H -N=C=0 -CH=CH-C2H5

18

L7:-CO-AR-O-AL-O-CO-L8:-CO-NH-AL-

L9:-NH-AL-O-

L10: -NH-AL-O-CO-

*L6:-CO-AR-O-AL-O-

[0037] L11: -O-AL-

L12: -O-AL-O-

L13: -O-AL-O-CO-

L14: -O-AL-O-CO-NH-AL-

L15: -O-AL-S-AL-

L16: -O-CO-AL-AR-O-AL-O-CO-

L17: -O-CO-AR-O-AL-CO-

L18: -O-CO-AR-O-AL-O-CO-

L19: -O-CO-AR-O-AL-O-AL-O-C O -

L20: -O-CO-AR-O-AL-O-AL-O-A L-O-CO-

L21:-S-AL-

L22:-S-AL-O-

L24: -S-AL-S-AL-

L25: -S-AR-AL-

【0038】式(I)の重合性基(P)は、重合反応の 種類に応じて決定する。重合性基(P)の例を以下に示

[0039] 【化10】

(P3)

[0044]

*【化15】 (P16) (P17) (P18) -CH=CH-n-C3H7 -СН=С,-СН₃ ĊH₃

【0045】重合性基(P)は、不飽和重合性基(P 1, P2, P3, P7, P8, P15, P16, P1 7) またはエポキシ基 (P6、P18) であることが好 ましく、不飽和重合性基であることがさらに好ましく、 エチレン性不飽和重合性基(P1、P7、P8、P1 5、P16、P17) であることが最も好ましい。式 (I) において、nは4乃至12の整数である。具体的 な数字は、ディスコティックコア(D)の種類に応じて 決定される。なお、複数のLとPの組み合わせは、異な っていてもよいが、同一であることが好ましい。二種類 以上のディスコティック液晶性分子(例えば、二価の連 結基に不斉炭素原子を有する分子と有していない分子) を併用してもよい。

【0046】光学異方性層は、ディスコティック液晶性 分子あるいは下記の重合性開始剤や他の添加剤を含む塗 布液を、垂直配向膜の上に塗布することで形成する。塗 布液の調製に使用する溶媒としては、有機溶媒が好まし く用いられる。有機溶媒の例には、アミド(例、N,N -ジメチルホルムアミド)、スルホキシド (例、ジメチ ルスルホキシド)、ヘテロ環化合物(例、ピリジン)、 炭化水素(例、ベンゼン、ヘキサン)、アルキルハライ ド (例、クロロホルム、ジクロロメタン)、エステル (例、酢酸メチル、酢酸ブチル)、ケトン (例、アセト ·ン、メチルエチルケトン)、エーテル (例、テトラヒド ロフラン、1,2-ジメトキシエタン)が含まれる。ア ルキルハライドおよびケトンが好ましい。二種類以上の 有機溶媒を併用してもよい。塗布液の塗布は、公知の方 法(例、押し出しコーティング法、ダイレクトグラビア コーティング法、リバースグラビアコーティング法、ダ イコーティング法)により実施できる。

【0047】垂直配向させたディスコティック液晶性分 子は、配向状態を維持して固定する。固定化は、ディス コティック液晶性分子に導入した重合性基(P)の重合 反応により実施することが好ましい。重合反応には、熱 重合開始剤を用いる熱重合反応と光重合開始剤を用いる 光重合反応とが含まれる。光重合反応が好ましい。光重 合開始剤の例には、α-カルボニル化合物 (米国特許2 367661号、同2367670号の各明細書記 載)、アシロインエーテル(米国特許2448828号 明細書記載)、α-炭化水素置換芳香族アシロイン化合 物 (米国特許2722512号明細書記載) 、多核キノ ン化合物(米国特許3046127号、同295175 8号の各明細書記載)、トリアリールイミダゾールダイ マーとpーアミノフェニルケトンとの組み合わせ(米国

フェナジン化合物 (特開昭60-105667号公報、 米国特許4239850号明細書記載)およびオキサジ アゾール化合物(米国特許4212970号明細書記 載)が含まれる。

20

【0048】光重合開始剤の使用量は、塗布液の固形分 の0.01乃至20重量%であることが好ましく、0. 5乃至5重量%であることがさらに好ましい。ディスコ ティック液晶性分子の重合のための光照射は、紫外線を 用いることが好ましい。照射エネルギーは、20mJ/ c m² 乃至50 J / c m² であることが好ましく、10 0乃至800mJ/cm² であることがさらに好まし い。光重合反応を促進するため、加熱条件下で光照射を 実施してもよい。光学異方性層の厚さは、0.1乃至1 $0 \mu m$ であることが好ましく、0.5乃至 $5 \mu m$ である ことがさらに好ましく、1万至5 µmであることが最も 好ましい。

【0049】 [垂直配向膜] ディスコティック液晶性分 子を垂直に配向させるためには、配向膜の表面エネルギ ーを低下させることが重要である。具体的には、ポリマ 一の官能基により配向膜の表面エネルギーを低下させ、 これによりディスコティック液晶性分子を立てた状態に する。配向膜の表面エネルギーを低下させる官能基とし ては、炭素原子数が10以上の炭化水素基が有効であ る。炭化水素基を配向膜の表面に存在させるために、ポ リマーの主鎖よりも側鎖に炭化水素基を導入することが 好ましい。炭化水素基は、脂肪族基、芳香族基またはそ れらの組み合わせである。脂肪族基は、環状、分岐状あ るいは直鎖状のいずれでもよい。脂肪族基は、アルキル 基(シクロアルキル基であってもよい) またはアルケニ ル基(シクロアルケニル基であってもよい)であること が好ましい。炭化水素基は、ハロゲン原子のような強い 親水性を示さない置換基を有していてもよい。炭化水素 基の炭素原子数は、10乃至100であることが好まし く、10万至60であることがさらに好ましく、10万 至40であることが最も好ましい。ポリマーの主鎖は、 ポリイミド構造またはポリビニルアルコール構造を有す ることが好ましい。

【0050】ポリイミドは、一般にテトラカルボン酸と ジアミンとの縮合反応により合成する。二種類以上のテ トラカルボン酸あるいは二種類以上のジアミンを用い て、コポリマーに相当するポリイミドを合成してもよ い。炭化水素基は、テトラカルボン酸起源の繰り返し単 位に存在していても、ジアミン起源の繰り返し単位に存 在していても、両方の繰り返し単位に存在していてもよ 特許3549367号明細書記載)、アクリジンおよび 50 い。ポリイミドに炭化水素基を導入する場合、ポリイミ

ドの主鎖または側鎖にステロイド構造を形成することが特に好ましい。側鎖に存在するステロイド構造は、炭素原子数が10以上の炭化水素基に相当し、ディスコティック液晶性分子を垂直に配向させる機能を有する。本明細書においてステロイド構造とは、シクロペンタノヒドロフェナントレン環構造またはその環の結合の一部が脂肪族環の範囲(芳香族環を形成しない範囲)で二重結合となっている環構造を意味する。

【0051】炭素原子数が10以上の炭化水素基を有す る変性ポリビニルアルコールも垂直配向膜に好ましく用 いることができる。炭化水素基は、脂肪族基、芳香族基 またはそれらの組み合わせである。脂肪族基は、環状、 分岐状あるいは直鎖状のいずれでもよい。脂肪族基は、 アルキル基(シクロアルキル基であってもよい)または アルケニル基(シクロアルケニル基であってもよい)で あることが好ましい。炭化水素基は、ハロゲン原子のよ うな強い親水性を示さない置換基を有していてもよい。 炭化水素基の炭素原子数は、10万至100であること が好ましく、10乃至60であることがさらに好まし く、10乃至40であることが最も好ましい。炭化水素 基を有する変性ポリビニルアルコールは、炭素原子数が 10以上の炭化水素基を有する繰り返し単位を2乃至8 0モル%の範囲で含むことが好ましく、3乃至70モル %含むことがさらに好ましい。

【0052】好ましい炭素原子数が10以上の炭化水素 基を有する変性ポリビニルアルコールを、下記式 (P V) で表す。

(PV)

- (VAI) x- (HyC) y- (VAc) z- 式中、VAIは、ビニルアルコール繰り返し単位であり; HyCは、炭素原子数が10以上の炭化水素基を有する繰り返し単位であり; VAcは酢酸ビニル繰り返し単位であり; xは、20乃至95モル%(好ましくは25乃至90モル%)であり; yは、2乃至80モル%(好ましくは3乃至70モル%)であり; そして、zは0乃至30モル%(好ましくは2乃至20モル%)である。好ましい炭素原子数が10以上の炭化水素基を有する繰り返し単位(HyC)を、下記式(HyC-I)および(HyC-II)で表す。

[0053] [化16] (HyC-I) —CH₂—CH— —CH₂—CH— —CH₂—CH

【0054】式中、L¹は、-O-、-CO-、-SO 2-、-NH-、アルキレン基、アリーレン基およびそ れらの組み合わせから選ばれる二価の連結基であり; L 50

² は、単結合あるいは-O-、-CO-、-SO₂ -、-NH-、アルキレン基、アリーレン基およびそれらの組み合わせから選ばれる二価の連結基であり;そしてR¹ およびR² は、それぞれ炭素原子数が10以上の炭化水素基である。上記の組み合わせにより形成される二価の連結基の例を、以下に示す。

22

[0055]L1:-O-CO-

L2:-〇-C〇-アルキレン基-〇-

L3:-O-CO-アルキレン基-CO-NH-

10 L4:-O-CO-アルキレン基-NH-SO₂-アリーレン基-O-

L5:-アリーレン基-NH-CO-

L6:-アリーレン基-CO-O-

L7:-アリーレン基-CO-NH-

L8: -アリーレン基-〇-L9:-O-CO-NH-アリーレン基-NH-CO-【0056】垂直配向膜に用いるポリマーの重合度は、 200乃至5000であることが好ましく、300乃至 3000であることが好ましい。ポリマーの分子量は、 9000万至20000であることが好ましく、13 000万至13000であることがさらに好ましい。 二種類以上のポリマーを併用してもよい。垂直配向膜の 形成において、ラビング処理を実施することが好まし い。ラビング処理は、上記のポリマーを含む膜の表面 を、紙や布で一定方向に、数回こすることにより実施す る。なお、垂直配向膜を用いてディスコティック液晶性 分子を垂直に配向させてから、その配向状態のままディ スコティック液晶性分子を固定して光学異方性層を形成 し、光学異方性層のみをポリマーフイルム(または透明 30 支持体)上に転写してもよい。垂直配向状態で固定され たディスコティック液晶性分子は、垂直配向膜がなくて も配向状態を維持することができる。そのため、本発明 の位相差板では、垂直配向膜は(位相差板の製造におい て必須ではあるが)必須ではない。

【0057】 [透明支持体] 透明支持体としては、波長 分散が小さいポリマーフイルムを用いることが好まし い。透明支持体は、光学異方性が小さいことも好まし い。支持体が透明であるとは、光透過率が80%以上で あることを意味する。波長分散が小さいとは、具体的に 40 は、Re400/Re700の比が1.2未満であるこ とが好ましい。光学異方性が小さいとは、具体的には、 面内レターデーション(Re)が20nm以下であるこ とが好ましく、10 nm以下であることがさらに好まし い。長尺状の透明支持体は、ロール状または長方形のシ ート状の形状を有する。ロール状の透明支持体を用い て、光学異方性層を積層してから、必要な大きさに切断 することが好ましい。ポリマーの例には、セルロースエ ステル、ポリカーボネート、ポリスルホン、ポリエーテ ルスルホン、ポリアクリレートおよびポリメタクリレー トが含まれる。セルロースエステルが好ましく、アセチ

ルセルロースがさらに好ましく、トリアセチルセルロー スが最も好ましい。ポリマーフイルムは、ソルベントキ ャスト法により形成することが好ましい。透明支持体の 厚さは、20乃至500μmであることが好ましく、5 0乃至200μmであることがさらに好ましい。透明支 持体とその上に設けられる層(接着層、垂直配向膜ある いは光学異方性層)との接着を改善するため、透明支持 体に表面処理(例、グロー放電処理、コロナ放電処理、 紫外線(UV)処理、火炎処理)を実施してもよい。透 明支持体の上に、接着層(下塗り層)を設けてもよい。 【0058】 [円偏光板] 本発明の位相差板は、反射型 液晶表示装置において使用される2/4板、光ディスク の書き込み用のピックアップに使用される 2/4板、あ るいは反射防止膜として利用される

1/2板として、特 に有利に用いることができる。 2/4 板は、一般に偏光 膜と組み合わせた円偏光板として使用される。よって、 位相差板と偏光膜とを組み合わせた円偏光板として構成 しておくと、容易に反射型液晶表示装置のような用途と する装置に組み込むことができる。偏光膜には、ョウ素 系偏光膜、二色性染料を用いる染料系偏光膜やポリエン 20 系偏光膜がある。ヨウ素系偏光膜および染料系偏光膜 は、一般にポリビニルアルコール系フイルムを用いて製 造する。偏光膜の透過軸は、フイルムの延伸方向に垂直

な方向に相当する。偏光膜は、一般に両側に保護膜を有

する。ただし、本発明では、透明支持体を偏光膜の片側

の保護膜として機能させることができる。透明支持体と

は別に保護膜を用いる場合は、保護膜として光学的等方

性が高いセルロースエステルフイルム、特にトリアセチ*

*ルセルロースフイルムを用いることが好ましい。

【0059】広域帯 2/4とは、具体的には、波長450nm、550nmおよび650nmで測定したレターデーション値/波長の値が、いずれも0.2万至0.3の範囲内であることを意味する。レターデーション値/波長の値は、0.21万至0.29の範囲内であることが好ましく、0.22万至0.28の範囲内であることがより好ましく、0.23万至0.27の範囲内であることがさらに好ましく、0.24万至0.26の範囲内であることがおもに好ましく、0.24万至0.26の範囲内であることが最も好ましい。

[0060]

【実施例】 [実施例1] 厚さ 100μ m、幅500mm、長さ500mの光学的に等方性のロール状トリアセチルセルロースフイルムを透明支持体として用いた。ステロイド変性ポリアミック酸の希釈液を、透明支持体の片面上に連続塗布し、厚さ 0.5μ mの垂直配向膜を形成した。次に、透明支持体の長手方向に対して 15° の方向に、連続的に垂直配向膜のラビング処理を実施した。

0 【0061】垂直配向膜の上に、下記の組成の塗布液を バーコーターを用いて連続的に塗布、乾燥および加熱 (配向熟成) し、さらに紫外線を照射して、厚さ3.6 μmの光学異方性層を形成し、位相差板を作成した。また、光学異方性層Aは、光軸に直交する方向(透明支持 体の長手方向に対して75°の方向)に遅相軸を有して いた。

[0062]

光学異方性層塗布液組成

下記のディスコティック液晶性分子(1)	32.6重量%
セルロースアセテートブチレート	0. 7重量%
下記の変性トリメチロールプロパントリアクリレート	3. 2重量%
下記の増感剤	0. 4重量%
下記の光重合開始剤	1. 1重量%
メチルエチルケトン	62.0重量%

[0063]

※ ※【化17】

ディスコティック液晶性分子(1)

[0064]

【化18】

変性トリメチロールプロパントリアクリレート

 $\begin{array}{c} \text{CH}_2\text{--}(\text{OC}_2\text{H}_4)_1\text{--}\text{O--}\text{CO--}\text{CH=-}\text{CH}_2\\ \text{C}_2\text{H}_5\text{--}\text{C--}\text{CH}_2\text{---}(\text{OC}_2\text{H}_4)_m\text{--}\text{O--}\text{CO--}\text{CH=-}\text{CH}_2 & \text{I+m+n=3.5}\\ \text{CH}_2\text{---}(\text{OC}_2\text{H}_4)_n\text{--}\text{O--}\text{CO--}\text{CH=-}\text{CH}_2 \end{array}$

[0065]

增感剤

 C_2H_5

【0066】光学異方性層のレターデーション値を測定した。結果を図11のグラフに示す。波長550nmにおけるレターデーション値は269nmであって、波長550nmでは実質的に π の位相差(1/2)を示した。

【0067】次に、厚さ 80μ mのポリカーボネートフイルムを一軸延伸して、複屈折フイルムを得た。複屈折フイルムのレターデーション値を測定した。結果を図1000プラフに示す。波長550nmにおけるレターデーション値は135nmであって、波長550nmでは実質的に $\pi/2$ 0位相差(1000位 を示した。

【0069】さらに、偏光膜を透明支持体の下に貼り合わせて、円偏光板を作成した。偏光膜の偏光軸と透明支持体の長手方向は、平行になるように調整した。得られた円偏光板の光学的性質を王子計測機器(株)製KOBRA21ADHで調べたところ、ほぼ完全な円偏光が達成されていた。

実施例2

実施例1で得られた透明支持体上の光学異方性層Aと偏光板をロールツーロールで貼合し、実施例1で得たポリカーボネートフイルムを実施例1と同じ軸構成で貼合した。貼合品を王子計測機器(株)製KOBRA31PRで測定したところ位相差板の特性は実施例1の図11の位相差板特性と一致した。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の位相差板の基本的な構成を示す模式図である。

【化19】

光重合開始剤

【図2】本発明の位相差板の代表的な構成を示す模式図である。

【図3】本発明の円偏光板の代表的な構成を示す模式図である。

【図4】本発明の位相差板の別の代表的な構成を示す模 式図である。

【図5】本発明の円偏光板の別の代表的な構成を示す模20 式図である。

【図6】本発明の位相差板の別の基本的な構成を示す模式図である。

【図7】本発明の位相差板のさらに別の代表的な構成を 示す模式図である。

【図8】本発明の円偏光板のさらに別の代表的な構成を示す模式図である。

【図9】本発明の位相差板のさらにまた別の代表的な構成を示す模式図である。

【図10】本発明の円偏光板のさらにまた別の代表的な30 構成を示す模式図である。

【図11】実施例1で作製した光学異方性層、複屈折フ イルムおよび位相差板のレターデションの波長分散を示 すグラフである。

【符号の説明】

S 長尺状透明支持体

透明支持体の長手方向

A (第1) 光学異方性層

a (第1) 光学異方性層の面内の遅相軸

F 複屈折フイルム

40 f 複屈折フイルムの面内の遅相軸

B 第2光学異方性層

b 第2光学異方性層の面内の遅相軸

d、d1、d2 ディスコティック液晶性分子

P 偏光膜

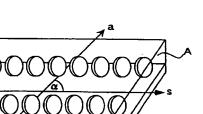
p 偏光膜の偏光軸

α aとsとの角度

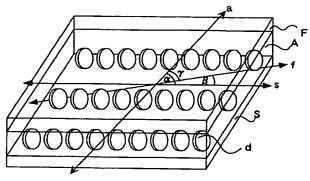
β f またはbとsとの角度

y aとfまたはbとの角度

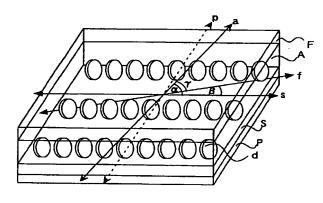
【図1】



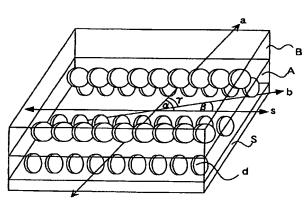
[図2]



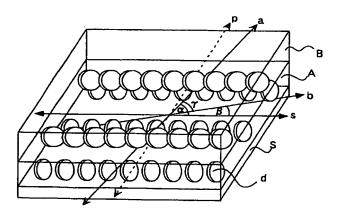
【図3】



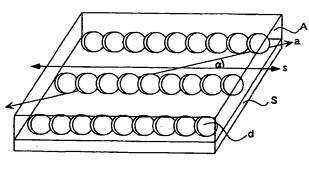
【図4】

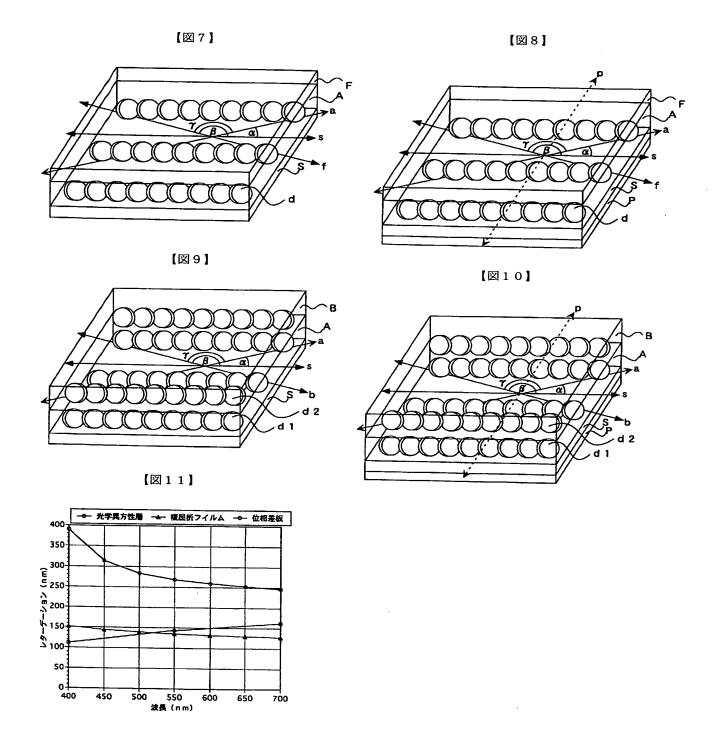


【図5】



【図6】





フロントページの続き

(72)発明者 河田 意 神奈川県南足柄市中沼210番地 富士写真 フイルム株式会社内

Fターム(参考) 2H049 BA03 BA23 BB65 2H091 FA07X FA07Z FA08X FA08Z FA11X FA11Z FD06 FD07 LA12